

**Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ХИМИИ
ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
им. Г.Г. Девярых
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИХВВ РАН)
603951, г.Н.Новгород, БОКС-75
ул.Тропинина,49**

**В ИФМ РАН
чл.корреспонденту РАН
Красильнику З.Ф.**

Телефон (831) 462-77-50 Факс: (831) 462-57-64

от 26.09.2018 № 12215-9311/ 585

Глубокоуважаемый Захарий Фишелевич!

Коллектив Института химии высокочистых веществ РАН от всей души поздравляет Вас и весь трудовой коллектив Института физики микроструктур Российской академии наук с 25 – летием со дня образования!

Ваш институт оснащен современным научным оборудованием и проводит фундаментальные исследования на мировом уровне. Широко известны как у нас в стране, так и за рубежом достижения института в области высокотемпературных сверхпроводников и многослойной рентгеновской оптики, технологии и исследования свойств тонких пленок и многослойных полупроводниковых наноструктур, новых методов анализа веществ с использованием терагерцового излучения.

Нас давно связывают совместные научные исследования в различных областях, участие во многих российских и международных проектах, и мы надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими институтами.

Желаем Вам и всем сотрудникам института благополучия, здоровья, счастья, достойного финансирования и, как следствие, новых выдающихся научных результатов.

**По поручению
коллектива института
директор**



А.Д. Буланов